# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### JP-A-62-207718

L3 ANSWER 1 OF 1 WPIDS (C) 2003 THOMSON DERWENT

AN 1987-295756 [42] WPIDS

DNC C1987-125854

TI Anatase type, crystalline titanium oxide sol. – obtd. by reacting water–soluble tin cpds. and ammonium cpds., hydrothermally treating gel formed, then adding acid.

DC E32 G01 J04 L02 L03

PA (TAKG) TAKI KAGAKU KK

CYC 1

PI JP 62207718 A 19870912 (198742)\* 5p <--

JP 02062498 B 19901225 (199104)

ADT JP 62207718 A JP 1986-50170 19860306; JP 02062498 B JP 1986-50170 19860306

¢:

PRAI JP 1986-50170 19860306

AN 1987-295756 [42] WPIDS

AB JP 62207718 A UPAB: 19930922

The sol is characterised by having less than 500 Angstroms particle size. The sol is produced by reacting water—soluble tin cpds. and ammonium cpds. to form gel; hydrothermally treating the gel above 100 deg.C; then adding acid to it.

USE/ADVANTAGE – Used to produce pigments, catalysts, temp. sensors, infrared light reflecting multilayers, piezoelectric elements, or TiO2 coated mica. The sol contg. higher concn. TiO2, is stable on standing, and provides a uniform TiO2 coating film having a good pearl lustre and an improved mechanical strength.

In an example, 2000g of TiCl4 soln. (2% TiO2) was added to 2042g of ammonia water (2% NH3) to form gel while stirring. The gel is excessively water washed to 10% TiO2 contg. gel. 400g of thus prepd. gel was hydrothermally treated at 250 deg.C for 2 hrs. 9g of acetic acid was added to thus treated gel to form a sol having 170 Angstroms particle size.

⑩日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-207718

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和62年(1987)9月12日

C 01 G 23/04

B-7202-4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

の発明の名称

結晶質酸化チタンゾル及びその製造方法

頤 昭61-50170 ②特

願 昭61(1986)3月6日

砂発 明者 加古川市神野町石守575-60

明 個発

加古川市別府町新野辺1469 宏

明 ⑫発

神戸市灘区篠原南町2-4-17

①出 願

多木化学株式会社

加古川市別府町緑町2番地

#### 1. 强明の名称

結晶質能化チタンソル及びその製造方法

#### 2.特許請求の範囲

- (1) 粒子径500A以下の枯晶只アナターゼ型酸化
- (2) 水棺性チタン化合物とアンモニウム化合物 とも反応させゲルを生成させた後、これを10 0℃ 以上で水熱処理し、腹を準加することが らなる柱子径300m以下の結晶貫アナケーゼ型 故化チタンゾルの製造が法。

#### 3. 発明の評牒な疑明

#### (産業上の利用分野)

本路明は、結晶質アナケーゼ整酸化チタンゾ ル及びその製造方法に関する。

酸化チタンは、関料、ペースト改負剤、採尿 センサー、赤外線反射多層線、触媒、圧電体( チタン徴収) の原料、二酸化チタン被便需時等 の多方国の分野に於て使用されている工業材料

#### (従来の技術)。

これらの用途に用いられる機化チタン原料数 末は、適常イルメナイトに硫酸を加え、その硫 酸塩の加水分解により先ずメタチタン酸を得る。 そしてこれをう過、乾燥、焼成する方法(改 歳法)、政策の代わりに呉敵を用いる呉蒙法、 吸いは無水塩化チタンを気相で熱分解させる方

しかし、これらの方法により得られた酸化チタ ン投末は、一般に粒子径が担く、また不揃いで あり、特に均一超微細性を要求される分野への 適用については問題があった。

一方、無水塩化チタンを気相で熱分解させ製 益する方法が知られているが、この方法は表標 な均一粒子が得られる反讯、粒子の分散性が悪 く、水井の搭提に分散させると、経時と共に沈 毎分離することで問題がある。

また、特価昭59-223231号記載の内容によれ によりルナルなへの転位を促進するため、

### 特開昭62-207718(2)

費として増加されるものと基本的に関一である ものをナタニアソルと云っている。

しかし、このものはその製造方法から明らかなように、数数子放化サテンの製造中間体として 係られるナテニアゾルとして、多景の微を含む ことから、本現明の結晶質酸化ナテンゾルとは 異なるものである。

促って、 赤外線反射多層鉄、 施鉱、 圧電体用原料、 二酸化ナタン 该環 書母等に適用する場合には、 これらの二酸化ナタン分末では、 純皮、粒皮、 分散性に 於て 充分でなく、 四重が残されているのが現状である。

#### (発明が解決しょうとする問題点)

本別明省らはこれらの実们に関か、純度、粒度、分散性等の助特性に対て優れる結晶質の酸化チタングルを得べく、無意研究を重ねた結果、 新規な結晶質アナターゼ型酸化チタンゾルを 見出し、木発明を完成したものである。

#### (問題点を解決するための手段)

即ち本発明は、結晶質アナケーゼ型酸化チケ

ンソル及びその製造方法に関し、本第一の飛明は、競子役500Å以下の結晶實下ナターや製機化ナクンソルであり、また、本第二の発明は、水精性チタン化合物とアンモニウム化合物とを反応させゲルを生成させた後、これを100 で以上で本無处理し、競を通加することからなる粒子役500k以下の結晶要アナターや整酸化ナタンソルの製造方法に関する。

#### (作 用)

先ず、本第一の発明である粒子後500k以下の 結晶質アナターゼ型酸化チタンソルについて詳 機に提明する。

健来・競化チタンのソルを製造する方法として、無機チタン塩水溶液を照料とし、これに含まれる酸根を何等かの方法により除去するか、或いは乳酸チタンを水に加え、加水分解を行うことによりほる方法が提案されている。 また別に、チタンアルコキシドを各種の平段で加水分解し、ソルを得る方法も提案されている。

しかし、これらの方法により得られるソルは

・何れもその結晶形が無定形が重いはテナンの水酸化物であり、アナターゼ型の結晶質酸化テナンゾルではない。

これに対し、本孔明の結晶質酸化チクンソル はアナクーゼ型の結晶形をもち、且つこれか50 0Å以下という伝めて数相なコロイド粒子を水溶 被状態で供与し、安定なゾル溶液を形成するも

非品質からなる健来のゾルは、化繊、合繊等の動情しや、質量のコーティングに用いた場合には、基材の耐熱性が思いため、非品質ゾルを結晶化させることができなかった。 しかし木 発明の結晶質酸化ナテンゾルは、このような基材に結晶質のものを依頼程度の影響処理ですった。 対 悪品性、耐水性が非品質のものに比べ着しく向上し、広範を条件下での使用が可能となるものである。

このようなゾルは従来会く知られていなかったものであり、酸化ナラン素複合材料の適用分野に終て、新たな用油を生み出すものである。

その特徴を挙げれば次の通りである。

第一に、本発明の結晶質アナターゼ型ソルは、 無定形ゾルに比べて高級皮なソルで得ることができ、酸化ナタンーシリカの多層赤外線反射 段 を作成するような場合、一回のコーティングで 所盤の質厚や反射性能を得ることができる。

第二に、本発明の結晶質アナナーゼ整酸化チナンゾルは、ゾルの安定性に優れているので、健来の二酸化チナン粉末ではコーティング等の作業の際に、均一な異形成が困難であったのに比べ、本発明品では長期間の保存後もゾルが均一に分散し、均一なコーティング裏が得られる。しかも500以下という超微細粒子であるから、二酸化チナン被買賞時に適用した場合には、粒子が分子分散状に均一に分散し、優れた真珠光沢性を与える。

更に、無定形ゾルに比べて高数皮での装役が可能であるため、要率なものが得られる。

これらのことは、酸化チナン最七ラミックのコーティング間の製造に抗て非常に有益である。

出、コロイド位子後の対定は、電子顕像機関 限により行ったが、水苑明のソルは、実質上金 てのコロイド位子が500k以下の位子性であった。

次に、水ガニの発明である結晶質アナター セ型酸化ナタンゾルの製造方法について詳遠する。

本第二の現明は、水は性チタン化合物とアンモニウム化合物とを反応させゲルを生成させた後、これを100℃以上で水熱処理し、酸を輸加することからなる位子後500%以下の輸品質でナターゼ型酸化チタンゾルの製造方法に関する。

本発明に用いる水物性チタン化合物としては、関単化チタン、用酸チタン、硬酸チタン等を例示でき、またアンモニウム化合物としては、 型炭酸デンモニウム、炭酸アンモニウム、ア ンモニア水がを例示することができるが、これ ちに限定されるものではない。

また上記以外の原料として、 放映像アルカリ 会調塩や炭酸アルカリ会展塩等の使用は、 製品 ソル中にアルカリ会属塩が投留することより好 ましくない.

本項明では、光子的記の水物性テクン化介物 とアンモニウム化介物とを反応させ、ゲルを生 収ませる。

このゲルの製造条件に関して云えば、 関名の反 店の際の進度は、大略10~90℃で行う。

また婚婦別会については、アンモニウム化合物のアンモニウム(A)と水溶性ナタン化合物に由来する酸機(B)の高量比A/Bか0.9~1.3の範囲となるように行う。 しかしこの範囲を逃跳しても、後週する生成アルを挽作する工程で、上限を超えた場合、毎月な酸溶液で洗浄し、また下限以下では看得なアルカリ性溶液で洗浄することができるのではないが、経済的理由から上に関連が強ましい。 また、境加順序に関しては特及限定はされず、水溶性チグン化合物またはアンモニウム化合物のいずれか一方を完に、あるいは調者を同時に強加する方法により行うことができる。

このようにして製造したゲルは、次いでう過、 洗りを行り、不修物を除虫する。

この技存不見物は、酸化テクンゾルの製造上、 また用油上、少ないほうが好ましい。

う当、挽作不致に関しては特に限定されず、 近常用いられているフィルターブレスや違心う 通のような住水う道、リバルブー流心分離接等 の任なの不良を用いることができる。

ろ過、快作値のゲルは、次いで水熱処理に供 される。

水熱処理条件に関しては、温度は100で以上で 付うか、一般に処理温度が高く、また処理時間 が長くなるほど、結晶形の発達が良好であり、 牧狂の大きなコロイド推平が得られる。

また、100℃ を下間る温度での処理は、長時間 行ってもコロイド核子が結晶化せず、たとえー 総が結晶化してもその結晶化度は若しく低く、 無定形の性質が扱り、本発明の目的を達成する ことができない。

直し、水井町の結晶黄酸化チタンゲルの各用途

に応じて処理条件を選択し、所望する粒子後の ゾルを得ることができ、その制御が水熱処理条件の選択によって可能である点が本発明の大きな特徴である。

続いて、本務切の水熱処理物に酸の添加を行う。 添加する機の複類としては、塩酸、硝酸、酢酸、螺酸、乳酸、グリコール酸等を例示できる。

また機の権加量は、710。1モルに対して0.01~ 0.80モルの機関で行う。

この場合、瀬加量がこの報道を造設すると、本現用の分散性に優れたゾルを得ることができない。

更に、本発明では水熱処理後に酸を維加することが乗に重要であり、水熱処理側の酸の添加では本発明のツルを得ることができない。 (実施例)

以下に本発明の実施例を掲げ、更に規則を行うが、本籍可はこれらに限定されるものではない。 また、光は特にことわらない乗り、全て

双图为 老形十。

المراد والمراد والمستعدد والمرافق المراد والمراج والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد

#### 突胜例 1

ħ

四級化ナナン水物故(110, 2%)2000gとアンモニア水(NII, 2%)2042g (AH,/cl 当量比1.2)を限はん下で添加し、ゲルを生成した。

これをう過水洗し、110、10%のゲルを得た。 このゲル400gをオートクレープに入れ、250℃ で2時間の水熱処理を行った後、酢酸/110。モル 比0.3とかるように酢酸3gを預加し、水発明の ゲルを得た。 このゾルを線緒すると 110、23 %で放動限界であった。

またこのゾルをT10。1.0%に看収し、舒置したところ、19月後の分散安定単は99%であった。

更に、電子別数級服務によるコロイド粒子 ほは170%であり、X粒的折の結果はアナターゼ 型結扎質であった。

商、分股安定率は13月後にゾル彼の上層部からサンプリングした彼のTiO,後度を創定し、次式により算出した。

$$t(\lambda) = \frac{0.9 \lambda}{\beta \cos \theta}$$

但し、1;校子性(1)

λ; λ =1.542 Å (CuK α )

月: 単 傾 市 (99°77)

cos θ ; 2 θ • 25.3° とした

により位子提を算出した。

粒子性は、電子顕微鏡鏡頭結果からの粒子後 とScherrerの式からの柱子後がほぼ一致していた。

また比較例として、上記のゲルを同量ニッロフラスコに入れ、マントルヒーターで第 1 表記載の余件で処理した。 - 結果を第 1 表に示した。

羽1 疫

<u> </u>	実施例2	灾旅例3	灾难例4	比较例
水热处理 温度(*C)	110	140	250	95.
水熱処理 砕岡(hr)	24	2	12	48
新品粉	717-2"	111-t*	717-t*	無定形
程子程 (人)	200	110	400	****

#### 灾路的 2 ~ 4

到塩化チタン水溶液(T10, 3%)100008と 重規 酸アンモニウム水溶液(HH, 2%)134048 (HH, /c 1 自量比1.05)を、水50008を予め添加した反応 溶に限はんを行いなから同時に添加した。 生成したゲルを水洗、ろ過し、T10。18%のゲ ル16308を得た。 このゲルを水で分釈し、T10 2 3%としたゲル4008をオートクレープに入れ、 新1 表に示したような処理条件で処理を行った。

た理後、61%の解放1.55g (研放/TiO,モル比O. 1)を添加し、本発明のソルを得た。

これらのX株団折結果を郭1 袋に示し、また 実旗例2のX検団折図を卯1 図に示した。

更に、X線回折の結果からScherrerの式

#### 突然的:

設施アンモニウム水溶液(NH、1%)10000gに 研練ナタン水溶液(TiO。1%)11520g (NH、/NO、 適量比1.02)を、液はんを行いなから液加した。 仍られたゲルを充分に水洗し、研検がウェットケーキ中に残倒していないことを確認後、これを水で移収し、TiO:8%のスラリー400gとして200でで4時間の水熱処理に供した。

次いで、HRO3/T10.モル比0.05となるように6 1 %の朝酸2.02を強加し、本発明のゾルを得た。 この本発明のゾルは、 X 練 図 折の 結果 アナ ターゼ 型結晶形を 引し、 粒子ほは180Åであり、 また分散安定単は98%であった。

また比較のために、木魚処理を行う前に、 向記と同様の開酸を加えた後木魚処理を行ったが、 本発用のソルを得ることができなかった。

#### 4. 図面の簡単な説明

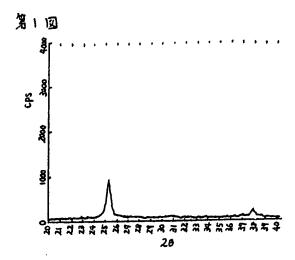
第1回は、災難関2で移た本品明知品質アナ

-96-

閉切の作書(内容に変更なし)

ナーゼ型酸化チャンゾルの 60 ℃乾燥物の X 線割

特許出關人 多水化学作式会社



手 栊 緒 正 告 (方式)

昭和61年6月9日

特許庁長官 字 賀 道 郎 殿



1. 事件の表示

昭和G 1年特許顕第50170号

2. 発明の名称

結晶製機化チタンゾル及びその製造方法

3、 揺正をする者

単件との関係 特許出顧人

무675-01

中675-01 住 所 兵取馬加达河市到府町縣 町2番地 名 林 多木化学株式会社 代表者 取締役社長多 木 巍 雄

4、福正命令の日付け

昭和61年 5月 7日

5. 福正の対象

**120** (40)



6. 層正の内容

額書に赴初に條付した図道の行貨・別紙のとおり(内容に変更なし)